Attorney Docket No.: BHT-3230-59

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of

Chin-Yueh CHU Group Art Unit: Not Yet Assigned

Application No.: Not Yet Assigned Examiner: Not Yet Assigned

Filed: July 16, 2003

For: HEAT SINK ASSEMBLY FOR FACILITATING AIR FLOW

CLAIM TO PRIORITY UNDER 35 U.S.C. § 119

Assistant Commissioner of Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

Pursuant to the provisions of 35 U.S.C. § 119 and 37 C.F.R. § 1.55, Applicant claims the right of priority based upon Taiwanese Application No. 092205130 filed April 1, 2003.

A certified copy of Applicant's priority document is submitted herewith.

Respectfully submitted,

By:

Bruce H. Troxell Reg. No. 26,592

TROXELL LAW OFFICE PLLC

5205 Leesburg Pike, Suite 1404 Falls Church, Virginia 22041 Telephone: (703) 575-2711

Telefax: (703) 575-2707

Date: <u>July 16, 2003</u>



인퇴 인퇴 인퇴 인퇴



中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2003 年 04 月 01 日

Application Date

申 請 案 號: 092205130

Applicatión No.

申 う 請 人 : 達隆科技股份有限公司

Applicant(s)

YOUR Ref- 1

Our Ref= 92PTA-01811176

局

長

Director General

蔡練生

發文日期: 西元 _____ 年 _ 5 月 _ 1 _ 日

Issue Date

發文字號: 09220481350

Serial No.

जर जर जर जर जर जर ज<u>र जर जर जर जर जर जर</u> ज

ी जारा जारा जारा जारा ज

申請日期:	IPC分類	*	
申請案號:			<u>,</u>

(以上各欄)	由本局填富	新型專利說明書
_	中文	散熱器結構之改良
新型名稱	英文	Heat sink assembly for facilitating air flow
	姓 名(中文)	1. 朱敬岳
	姓 名 (英文)	1. Chin-Yueh Chu
創作人 (共1人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
	住居所 (中 文)	1. 台北縣新莊市思源路一〇〇號
	住居所	1.No. 100, Sz Yuan RD., Hsin-Chuang City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 達隆科技股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1. DATECH TECHNOLOGY CO., LTD.
=	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 台北縣新莊市思源路一〇〇號 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所 (營業所) (英 文)	1. No. 100, Sz Yuan RD., Hsin-Chuang City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.
	代表人(中文)	1. 李念倫
	代表人(英文)	1. Nien-Lun Li
		100 A10 B1 110 B1 41 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10



四、中文創作摘要 (創作名稱:散熱器結構之改良)

本創作係一種散熱器結構之改良,該散熱器係包括有主人。該散熱器係包括有力。
一具有散熱部之基體及設置於基體上之多數個散熱皆片的,其中該基體之端面係具有一平台,並於基體之一個分別設有一斜面。
一個分別設有一斜面。
多數個散熱
對為一學,
以該多數個散熱
對為一學,
對為數個
對為,
對為數個
對為,
對為數
對為,
對數
對為
對

伍、(一)、本案代表圖為:第__1_圖

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:

基體・・・・・・1

陸、英文創作摘要 (創作名稱:Heat sink assembly for facilitating air flow)

The Heat sink assembly for facilitating air flow comprises a base, and several of fins formed on the said base. The base has a flat-top base and both inclines at ends of flat-top base, and several fins formed onto the surface of the flat-top base and both inclines for the up direction. Apply the base to the center of several equidistant fins. The present invention is to provide the base having flat-top base and both inclines for facilitating air flow.

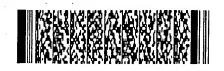




四、中文創作摘要 (創作名稱:散熱器結構之改良)

散熱部・・・・・・・2平台・・・・・・・・2斜面・・・・・・・2散熱鰭片・・・・・・3

陸、英文創作摘要 (創作名稱: Heat sink assembly for facilitating air flow)



一、本案已向				
國家(地區)申請專利	申請日期	案 號	主張專利法第一百零五 第二十四條第一項 (L條準 養先權
			•	,
			·	
	·			
二、□主張專利法第一百	百零五條準用第二十	-五條之一第一項(憂先權 :	
申請案號:	·			
日期:			•	
三、主張本案係符合專利	リ法第九十八條第 一	-項□第一款但書。	戊□第二款但書規定之期間	
日期:				
		·		



五、創作說明 (1)

一、【新型所屬之技術領域】

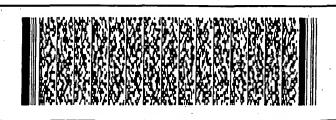


本創作是有關於一種散熱器結構之改良,尤指一種可使散熱器藉由其基體之結構而有效導引氣流,進而達到散熱之目的。

二、【先前技術】

但是,由於該散熱器僅係為一底座5加上一以上散熱 賭片51所構成,因此,當散熱賭片51上風扇52之風 吹向散熱賭片51時,會因風扇52本身之特性(風扇 52係由其軸心521週緣之扇葉522將風導引出,所以其軸心521通常是氣流較小之處),而將風扇52吹出之氣流導引至底座5週緣之散熱賭片51上,而較不能





五、創作說明 (2)

將氣流導引至底座 5 之中央處,不過由於該散熱器之底 5 中央處係直接吸收中央處理器 (CPU) 6 之熱源,所以 該散熱器底座 5 之中央處其溫度通常較高,而該風扇 5 2 卻因其軸心 5 2 1 設置之故,而無法讓風扇 5 2 直接將氣 流導引至散熱器底座 5 之中央處,所以上述一般習用之散 熱器並無法有效達到散熱之功效;

因此,便有相關業者研發出一種散熱器(如第5圖所示),其係由一基體7及一以上由基體7向上所延伸之散熱錯片71所組成,並於該基體7之中央處且位於散熱錯片71之底部設有一延伸部72,該延伸部72條呈一三角形,而該散熱錯片71上配置有一風扇73,可使該延伸部72及散熱錯片71吸收中央處理器(CPU)6之熱源,再由風扇73導引氣流至延伸部72及散熱錯片71上達到散熱之功效;

雖然上述之散熱器可改善習用散熱之功效,但是,由於該器基體7中央處之延伸部72係呈局形上角形以當風扇73導引氣流至延伸部72及散熱結片71時時該氣流即因延伸部呈三角形之故,使氣流流無法在延伸部72及散熱緒片71上停留而直接被拉出,故該種財門之功效相較於習用散熱器之功效並無顯著之進步,因明本之功效相較於習用散熱器之功效並無顯著之進步,因明構造並無法符合實際使用時之所需。





五、創作說明 (3)

三、【新型內容】



本創作之主要目的,在於可使散熱器藉由其基體之結構而有效導引氣流,進而達到散熱之目的。

為達上述之目的,本創作散熱器結構之改良,其係利用一基體,該基體係具有一散熱部,且該基體之端面係具有一平台,並於該平台之二側分別設有一斜面;

多數個散熱鰭片,係設置於上述之基體上,且該多數個散熱鰭片係於基體之平台及二側之斜面呈向上延伸之方式設置,而該基體係設置於多數個散熱鰭片之中央處,又該多數個散熱鰭片係呈等距離之整齊排列;

俾藉上述之結構可使散熱器藉由其基體之結構而有效 導引氣流,進而達到散熱之目的。

四、【實施方式】

請參閱『第1圖』,係本創作之立體外觀示意圖。如圖所示:本創作係一種散熱器結構之改良,該散熱器係由一基體1、一散熱部2及多數個散熱鰭片3所組成,可使散熱器藉由其基體1之結構而有效導引氣流,進而達到散熱之目的。

上述所提之基體 1 係可供設置於中央處理器 (CPU) (圖中未示)上,且該基體 1 係具有一散熱部 2 ,且該基體 1 之端面係具有一平台 2 1 ,並於該平台 2 1 之二側分別設有一斜面 2 2 ,且該散熱部 2 係由基體 1 之一端緣延伸至另一端緣;





五、創作說明 (4)

該多數個散熱鰭片3,係設置於上述之基體1上, 該多數個散熱鰭片3係基體1之平台21及二側之科 22呈向上延伸之方式設置,又該多數個散熱鰭片3係 等距離之整齊排列,又該基體1係設置於多數個散熱 3之中央處,並於該多數個散熟鰭片3之外部係可設置有 一框架4,該框架4上係可設置有一風扇41;如是,藉 由上述之結構構成一全新之散熱器結構之改良。

請參閱『第2、3圖』,係本創作之使用狀態示意圖 、本創作之使用狀態剖面圖。如圖所示:當使用時係將本 創作散熱器之基體 1 設置於中央處理器(CPU) 6 上,並 配合導熱膠61使散熱部2平整貼附而設置於中央處理器 (CPU) 6上,而當該中央處理器(CPU) 6啟動運作時, 該基體 1 便開始吸收中央處理器(CPU) 6 所產生之熱源 ,而由於該基體 1 之散熱部 2 中央處係平整貼附於中央處 理器 (CPU) 6上,故該基體 1 之散熱部 2 便直接吸收中 央處理器 (CPU) 6之熱源,所以該散熱部2之中央處其 温度通常較高,而將熱源傳導至溫度較低之多數個散熱鰭 片3上(因為熱源係由高溫處往低溫處傳遞),此時,即 可藉由該框架4上所設之風扇41,將風扇41所吹出之 氣流導引至多數個散熱鰭片 3 上達到使多數個散熱鰭片 完成散熱之功效;另由於該基體1係具有一散熱部2,因 此,該中央處理器(CPU)6所產生之熱源即由基體1之 散 熱 部 2 吸 收 , 而 當 該 風 扇 4 1 將 氣 流 往 下 吹 送 時 (往 散 熟鳍片3之方向),由於該氣流會因多數個散熱鰭片3之





五、創作說明 (5)

故,而產生一往下、往外之拉力,所以當該風扇 4 1 將 流往下吹送時,該氣流則會於該散熱部 2 端面之平台 2 1 上造成擾流之現象,使原本欲往多數個散熱鳍 片 3 二侧外 等出之氣流,有部分氣流受相互之影響而被導引至平台 2 1 上,使氣流於平台 2 1 上產生擾流後再受拉力, 該平台 2 1 二侧所設有之斜面 2 2 等出,如是即可使該 熱器藉由其散熱部 2 之平台 2 1 及二侧所設之斜面 有效導引氣流,進而使該散熱達到散熱之目的。

由以上詳細說明,可使熟知本項技藝者明瞭本創作的確可達成前述目的,實已符合專利法之規定,爰提出專利申請。



	-	_																				 	
圖式	簡呈	足說	明													,							
五	•	ľ	圖	式	簡	單	說	明]														7
第	1	圖	,	係	本	創	作	之	立	體	外	觀	示	意	3	•							·
第	2	圖	,	係	本	創	作	之	使	用	狀	態	示	意	圖	۰		,				•	
第	3	圖	,	係	本	創	作	之	使	用	狀	態	剖	面	B	0							
第	4	B	,	係	習	用	散	熱	器	之	剖	面	圖	•				. •					
第	5	圖	,	係	另	_	習	用	散	熱	器	之	剖	面	B	0							
. [圖	號	說	明	1									•					•		·	•	
(本	創	作	部	分)	:																
基	體	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1											
散	熱	部	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•										
平	台	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	1					÷						
斜	面	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	2											
散	熱	鯺	片	• **	•	•	•	•	•	•	•	3										•	
框	架	.•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4											
風	扇	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	1.											
中	央	處	理	器		CP	U)		•	•	•	6											
導	熱	膠	•	•	•	•	•	•	. •	• .	6	1											
(뀕	用	部	分)	:											•			•			
底	座	•	•	•	•	•	•	• .	•	•	•	5											
散	熱	鯺	片	•	•	•	•	•	•	•	5	1								٠			
風	扇	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	2											
軸	Ü	•	•	•	, •	•	•	•	•	5.	2	1						•					
扇	葉	•	•	• .	•	•	•	•	•	5	2.	2					•						
						•				•									•				
		17	KAN S	i Ki				V 2.4									,				· .		
						\\																	
	TIXI.	SIN.		ביווע	MY P	NZKAY.	177,0	4 L C															

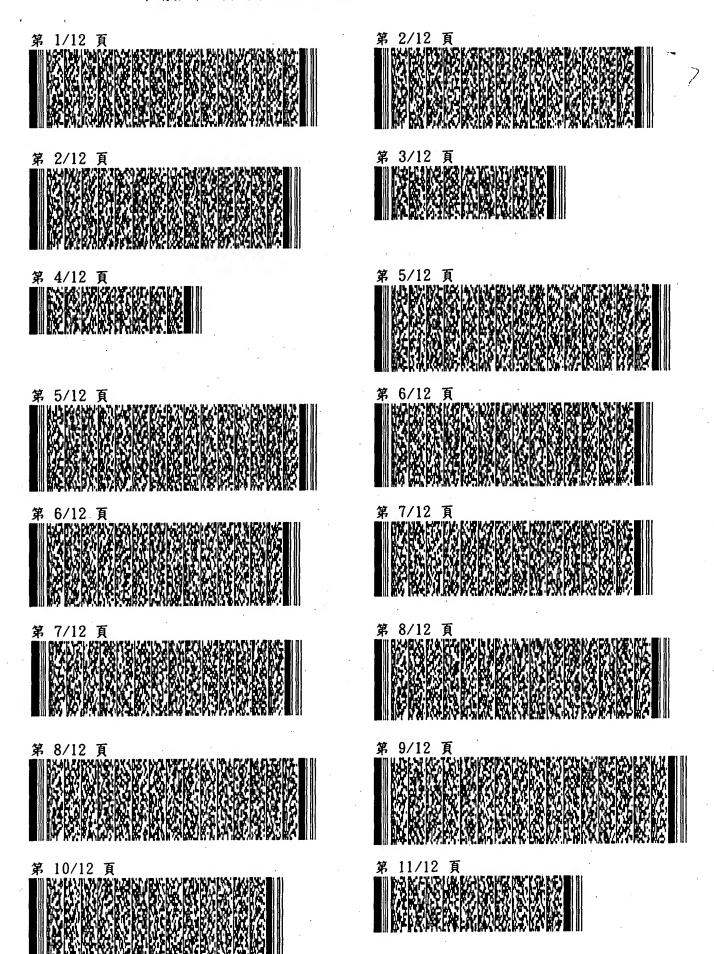
圖式簡單說明 中央處理器(CPU) · · · 6 基體························ 散熱鳍片·················· 延伸部················· 風扇··············



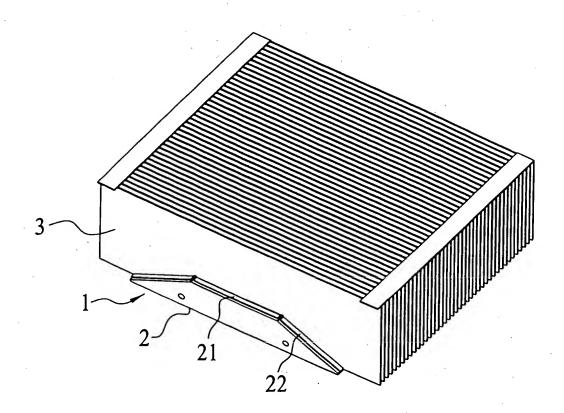
六、申請專利範圍

- 1. 一種散熱器結構之改良,該散熱器係包括有: 一基體,該基體係具有一散熱部,且該基體之端。 有一平台,並於該平台之二側分別設有一斜面; 多數個散熱鰭片,係設置於上述基體上,且該多數個散 熱鰭片條於基體之平台及二側之斜面呈向上延伸之方式 設置,又該多數個散熱結片係呈等距離之整齊排列; 俾藉上述之結構可使散熱器藉由其散熱部之結構而有效 導引氣流,進而達到散熱之目的。
- 2. 依申請專利範圍第1項所述之散熱器結構之改良,其中,該散熱器之多數個散熱鰭片外部係可設置有一框架。
- 3. 依申請專利範圍第2項所述之散熱器結構之改良,其中,該框架上係可設置有一風扇。
- 4. 依申請專利範圍第1項所述之散熱器結構之改良,其中,該散熱部係由基體之一端緣延伸至另一端緣。
- 5. 依申請專利範圍第1項所述之散熱器結構之改良,其中,該基體係設置於多數個散熱結片之中央處。

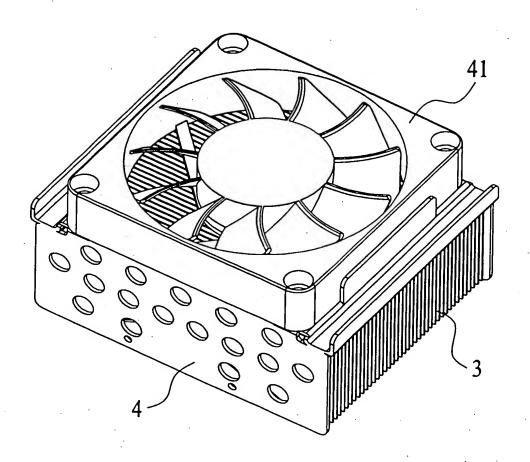




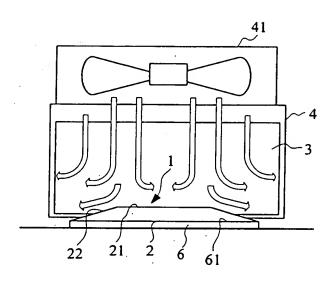




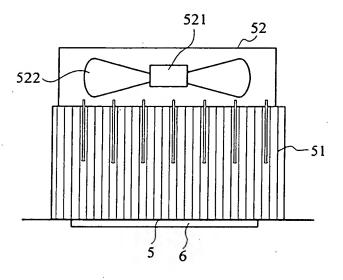
第1圖



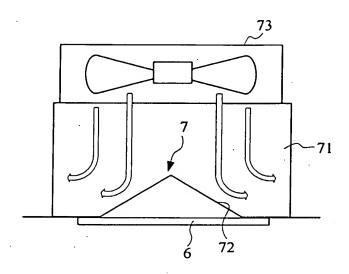
第2圖



第3圖



第4圖 (前案)



第5圖 (前案)